# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-031530

(43)Date of publication of application: 28.01.2000

(51)Int.Cl.

H01L 33/00

(21)Application number: 10-198740

(71)Applicant:

TOSHIBA ELECTRONIC ENGINEERING CORP

TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

14.07.1998

(72)Inventor:

**FURUKAWA CHISATO** 

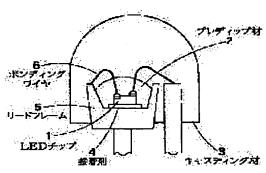
NITTA KOICHI SUDO NOBUYUKI TERAJIMA KENJI KAWAMOTO SATOSHI

### (54) SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTER AND ITS MANUFACTURE

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor light emitter which is capable of light emission in desired color and is high in brightness in light emission.

SOLUTION: This semiconductor light emitter is equipped with an LED chip, predip material 2 which covers the periphery of the LED chip 1 inclusive of a phosphor, and casting material 3 which surrounds the periphery of the predip material 2. After formation of many LED chips 1 on a wafer, coating material where a phosphor is mixed is applied on a wafer by spin coating method or the like. Next, heat treatment is performed to harden the coating material and make the predip material 2, and then it is divided by chips, and they are mounted on a lead frame 5. This method dispenses with a process of forming the predip material 2 after mounting each LED chip 1 on the lead frame 5 since this forms the predip material 2 in wafer condition, and can simplifies the manufacturing process of the semiconductor light emitter.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

04.06.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

28.11.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(18) 日本国格常庁 (JP)

€ 鞿 ধ 盐 华 噩 4 8

特開2000-31530 (11) 特許出版公開每号

(P2000-31530A)

(43)公開日 平成12年1月28日(2000.1.28)

F-73-1-(18-38) 5F041 d O

H01L 33/00

**建**到部中

H01L 33/00

(51) Int C.

# (全8頁) O L 存在 離次 未 第次 第次 類の数 9

(21) 出版券号	<b>特額平10-198740</b>	(71) 出間人	(71) 出即人 000221339
(22) 出版日	平成10年7月14日(1998.7.14)		東之電子エンジニアリンク株式会社神会川県川衛市川崎区日造町7番地1
		(71) 出版人	(71) 出氧人 000003078
			株式会社東芝
			神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
		(72) 発明者	(72)発明者 古 川 千 里
			神奈川県川崎市川崎区日逸町7番地1 東
			芝電子エンジニアリング株式会社内
		(74) 代型人	(74) 代理人 100064285
			井理士 佐藤 一雄 (外3名)
			最終頁に統く

# 半導体発光装置およびその製造方法 (54) [発明の名称]

(57) [数約]

【課題】 所望の色での発光が可能で、発光輝度の高い 半導体発光装配の提供。 【解決手段】 本発明の半導体発光装置は、LEDチッ プ1と、蛍光体を含みLEDチップ1の周囲を覆うプレ ディップ材2と、プレディップ材2の周囲を覆うキャス ティング材3とを備える。ウエハ上にLEDチップ1を 多数形成した後、スピンコート法等により、蛍光体を混 ぜたコート材をウエハ上に塗布する。次に、熱処理を行 **ってコート材を硬化させてプレディップ材2を形成した** 後、チップ単位で分割したリードフレーム5上にゃウン トする。本発明は、ウエハの状態でプレディップ材2を

LEDチップ ボンドイング J-K71-4

形成するため、各LEDチップ1をリードフレーム5に マウントした後にプレディップ材2を形成する工程が不 要となり、半導体発光装置の製造工程を簡略化すること

**体阻2000-31530** 

8

[請求項1] 発光チップをリードフレーム上にマウント して、発光チップとリードフレームとをボンディングワ

【請求項7】前記複数種類の蛍光体を、前配発光チップ に近い個から視感度の低い順に層状に形成したことを特 徴とする額求項 6 に記載の半導体発光装置。 [開水項8] 前配発光チップは、紫外光を発光するもの であり、

> 半単体ウエハ上に複数の発光チップを形成する第1の工 前記半導体ウエハ上の前記複数の発光チップ上面に、少

イヤにより接続する半導体発光装置の製造方法におい

なくとも1種類の蛍光体を含むコート材を塗布する第2

熱処理を行って前記コート材を硬化させる第3の工程

前記発光チップの発光面の上面に形成され背色成分を吸 前記第1の蛍光体層の上面に形成され赤色成分を吸収す 収する第1の蛍光体層と、

る第3の蛍光体層と、を有することを特徴とする間収項 前記第2の蛍光体層の上面に形成され緑色成分を吸収す 7 に配載の半導体発光装置。 る第2の蛍光体層と、 9

> 前記半導体ウエハをチップ分割した後に、個々の前記発 光チップを前記リードフレーム上にマウントする第4の 前記発光チップの周囲をレンズを兼ねた透明樹脂園で覆 う第5の工程と、を備えたことを特徴とする半導体発光

t、発光チップとりードフレームとなボンディングロイ 【曽水項 9】 発光チップをリードフレーム上に固定し ヤにより接続した半導体発光装置において、

に、前記発光チップから放射された可視光以外の光成分 を可視光に変換する蛍光体層を前記発光チップの上面に 前記発光チップの本来の発光色と同じ色で発光するよう

形成したことを特徴とする半導体発光装置。 [発明の詳細な説明]

20

回転させながら前記コート材を塗布することを特徴とす

る請求項1に記載の半導体発光装置の製造方法。

【請求項3】リードフレーム上に固定されボンディング

ワイヤによりリードフレームに接続される発光チップ

【請求項2】前記第2の工程では、前記半導体ウエハを

装配の製造方法。

【発明の風する技術分野】本発明は、pn接合に注入さ [000]

LEDチップから放射された光の破長を蛍光体で変換す れた電子と正孔が再結合するときに発生する光を利用す るLEDチップを備えた半導体発光装置に関し、特に、 る技術を対象とする。

法が実用化されている。この手法では、中心被長が約45 【従来の技術】LED(Light Emitting Diode)チップを 蛍光体に埋め込んで本来の発光色以外の発光色を得る手 Ormの背色で発光するGaN系LEDを用いるのが一般的 30

**园内に均一に分布するように、前記複数種類の蛍光体の** 

前記コート材圀の外側を覆う樹脂層と、を備えた半導体 前記コート材層は、それぞれ異なる色で発光する複数種 類の蛍光体を含んでおり、これら蛍光体が前記コート材 比重に基づいて、各蛍光体の粒径比を調整することを特

発光数図において、

前記発光チップの周囲を覆うコート材層と、

[0002]

ディップ材の外側に形成されるキャスティング材とを有 【0003】この手法を用いた半導体発光装配は、リー このLEDチップの周囲を覆うプレディップ材と、プレ し、プレディップ材には蛍光体が混入される。蛍光体と しては、例えばYAG(イットリウム・アルミニウム・ ドフレーム上にマウントされるGaN系LEDチップと、 である。

光体の粒径を定めたことを特徴とする請求項3に記載の

【請求項5】紫外光を発光する活性層をクラッド層で挟 接着剤によりリードフレーム上に固定した半導体発光装

半導体発光装配。

み込んだダブルヘテロ棒造の発光チップの基板面側を、

が各蛍光体の比重の逆数の比に略一致するように、各蛍

【群水項4】 前記コート材層に含まれる蛍光体の粒径比

徴とする半導体発光装配

[0004]以下、この種の従来の半導体発光装置の製 造方法を簡単に説明する。GaN系LEDチップをリード フレーム上にマウントした後、ワイヤボンディングを行 う。次に、LEDチップとボンディングワイヤの周囲を プレディップ材で覆って熱処理を行い、プレディップ材 を硬化させた後、その外側をレンズを兼ねたキャスティ ガーネット)蛍光体が用いられる。 ング材で限う。 40

前記活性層から基板面側に出射された光を、前記蛍光体

で可視光に変換して前記発光面側に反射させるようにし

たことを特徴とする半導体発光装置。

前記接着剤は、少なくとも1種類の蛍光体を含む透明材

間において、

[0005] プレディップ材とキャスティング材はいず れも熱硬化性の樹脂等からなり、プレディップ材には予 めYAG蛍光体が混入される。プレディップ材を散ける

20

する複数種類の蛍光体を層状に形成したことを特徴とす

前記発光チップの上面に、それぞれ異なる色成分を吸収

て、発光チップとリードフレームとをボンディングワイ

ヤにより接続した半導体発光装置において、

【餠水項6】発光チップをリードフレーム上に固定し

[0000]

キャストを採用すると、キャスティングが2回必要とな るだけでなく、プレディップ材とキャスティング材を硬 例えば、2インチ括板から400μm角のチップを1万個以 上切り出すことができるが、これら全チップに対してそ れぞれ2回ずつキャスティングと熱処理を行わなければ ならないため、製造工程が複雑になり、製造コストも高 [発明が解決しようとする課題] しかしながら、ダブル 化するのに必要な熱処理もそれぞれ別個に必要となる。 くなってしまう。

に示した図である。図示のように、通常は、各蛍光体の 【0001】また、プレディップ材に蛍光体を混入する **骨色(B)発光用の3種類の蛍光体の粒子形状を模式的** る。図12は、赤色(R)発光用、緑色(G)発光用、 と、熱処理の最中に蛍光体が沈殿するという問題があ 粒径はほぼ一定である。

【0008】図12に示す3種類の蛍光体を溶剤に混ぜ る。例えば、各蛍光体の比重が、赤色発光用>背色発光 用>緑色発光用の順番であるとすると、図13の取下層 には赤色発光用の蛍光体101が、次に背色発光用の蛍 光体102が、次に緑色発光用の蛍光体103が順に配 て放囮すると、図13のように各蛍光体は層状に分離す る。これは、各蛍光体の比重がそれぞれ異なるためであ

【0009】したがって、プレディップ材に3種類の蛍 光体101~103を混ぜると、プレディップ材の熱処 い、複数の蛍光体が均一に分布した場合の蛍光体配合比 と異なった配合比になり、所図の発光色が得られなくな 理時に各蛍光体101~103が耐状に分離してしま

30

ところが、従来のLEDでは、活性層から基板側に出射 された光はほとんど無効になっていた。この理由は、L EDの発光波長は紫外域であるため、基板側に出射され た紫外光は、サファイア基板の上面のn-GaN層を通過す る際にほとんど吸収されるためである。また、裏面で反 に、活性層で発生した光の半分近くは外部に取り出すこ だダブルヘテロ構造のLEDは、活性癌から放射された 針された光に対してもn-GaN層で吸収が起こり、結果的 【0010】ところで、活性励をクラッド層で挟み込ん 光をクラッド層を介して発光面に導くようにしている。

【0011】本発明は、このような点に鑑みてなされた ものであり、その目的は、所望の色での発光が可能で、 発光輝度の高い半導体発光装図を提供することにある。

コート材を硬化させる第3の工程と、前記半導体ウエハ をチップ分割した後に、個々の前記発光チップを前記リ 「課題を解決するための手段」上述した課題を解決する ために、請求項1の発明は、発光チップをリードフレー ム上にマウントして、発光チップとリードフレームとを ポンディングワイヤにより接続する半導体発光装置の製 造方法において、半導体ウエハ上に複数の発光チップを 形成する第1の工程と、前記半導体ウエハ上の前記複数 の発光チップ上面に、少なくとも1種類の蛍光体を含む コート材を敵布する第2の工程と、敷処理を行って前記 **ードフレーム上にマウントする第4の工程と、前記発光** チップの周囲をレンズを兼ねた透明樹脂騒で覆う第5の 工程と、を備えたものである。

の外側を覆う樹脂層と、を備えた半導体発光装置におい グワイヤとの周囲を覆うコート材層と、前記コート材局 ト材層内に均一に分布するように、前記複数種類の蛍光 【0013】請水項3の発明は、リードフレーム上に固 応されポンディングワイヤによりリードフレームに接続 される発光チップと、前記発光チップと前記ポンディン て、前記コート材層は、それぞれ異なる色で発光する複 数種類の蛍光体を含んでおり、これら蛍光体が前記コー 体の比重に基づいて、各蛍光体の粒径比を調整する。

20

【0014】 請水項5の発明は、紫外光を発光する活性 に変換して前記発光面側に反射させるようにしたもので 陌をクラッド届で挟み込んだダブルヘテロ構造の発光チ ップの基板面側を、接着剤によりリードフレーム上に固 定した半導体発光装置において、前記接着剤は、少なく とも1種類の蛍光体を含む透明材料からなり、前記活性 **聞から基板面側に出射された光を、前記蛍光体で可視光** 

【0015】 請求項6の発明は、発光チップをリードフ レーム上に固定して、発光チップとリードフレームとを ポンディングワイヤにより接続した半導体発光装置にお いて、前記発光チップの上面に、それぞれ異なる色成分 を吸収する複数種類の蛍光体を層状に形成したものであ 【0016】 請求項9の発用は、発光チップをリードフ レーム上に固定して、発光チップとリードフレームとを ポンディングワイヤにより接続した半導体発光装置にお いて、前記発光チップの本来の発光色と同じ色で発光す るように、前記発光チップから放射された可視光以外の 光成分を可視光に変換する蛍光体層を前記発光チップの 上面に形成したことを特徴とする半導体発光装置。

【0017】上述した各発用において、例えば、一般式 が(Lai-x-yEux Sun)20zの蛍光体が用いられる。また、半 尊体発光装置は、例えば、AlxInyGa1-x-yN(0≤x≦ 1, 0≤y≤1)、およびAlk ByGat-x-yN (0≤x≤ , 0≤y≤1)の少なくとも一方を含む。 【発明の実施の形態】以下、本発明に係る半導体発光装

20

-3-

【0019】 (第1の実施形態) 図1は本発明に係る半 草体発光装配の第1の実施形態の概略断面図である。図 1の半導体発光装置は、IndaN活性局を有する中心故長 が370nm付近の紫外LEDチップで発光された光を、そ **れぞれ赤・緑・臂の発光を行う3種類の蛍光体に導き、 弘について、図面を参照しながら具体的に説明する。** 結果的に自色発光を得るものである。

ップ1の周囲を覆うプレディップ材2と、プレディップ 材2の周囲を覆うキャスティング材3とを備える。プレ 【0020】図1の半導体発光装置は、InGaN活性層を 育するダブルヘテロ構造のLEDチップ1と、LEDチ ディップ材2は、例えば無機の溶剤を用いて形成され

10

【0021】プレディップ材2とキャスティング材3は わかりやすくするため、プレディップ材2の外縁を点線 ともに透明の樹脂等で形成されるが、図1では、説明を

上に、NO-CVO法により、GaNパッファ周12、n-GaN周 13、n-AlGaNクラッド图14、InGaN活性图15、p-【0022】図2はLEDチップ1の断面構造を示す図 である。図2のLEDチップ1は、サファイア基板11 klGaNクラッド图16、p\*-GaNコンタクト图17を順 に形成した構造になっている。

4、InGaN括性圏15、p-AIGaNクラッド圏16、p'-G **電極層18が形成され、その上面の一部にはp型ボンデ** 出されたn-Ga N 版 13の上面には n 倒ポンディングパッ ド20が形成される。また、LEDチップ1の上面はSi イングパッド19が形成される。n-AlGaNクラッド層1 【0023】p⁺-GaNコンタクト層17の上面にはp側 BNコンタクト圏17の一部はエッチング除去され、数 20からなる安面保護膜21で保護される。

[0024]次に、図1の半導体発光装置の製造工程を 説明する。まず、ウエハ上に図2に示したLEDチップ 1を多数形成する。例えば、1個のLEDチップ1のサ は、1万個以上のLEDチップ1を形成することができ イズが400 μ 田程度であれば、2 インチのウエハ上に

コート材を塗布する方法として、例えばスピンコート法 [0025]次に、それぞれ赤・緑・骨の発光を行う3 などが用いられる。コート材の厚さは、例えば1~500 風類の蛍光体を混ぜたコート材をウエハ上に塗布する。 um程度に散定される。

【0026】図3はスピンコート法の概略を説明する図 ウエハ31を真空チャック32の上面に載置した状態で 空気を吸い込んでウエハ31を真空チャック32の上面 である。図2に示したLEDチップ1が多数形成された ウエハ31を回転させる。このとき、遠心力でウエハ3 1が移動しないように、不図示のパキュームチェックで に吸い付けながら、ウエハ31を回転させる。

【0027】次に、回転するウエハ31の上方にノズル

20

特国2000-31530

€

33を配置して、プレディップ材2の材料となる無機の てウエハ31全体に一様に広がる。すなわち、コート材 コート材34をウエハ31上に敞下する。ウエハ31上 に徴下されたコート材34は、ウエハ31の回転に応じ 34は、コート材34の粘度とウエハ31の回転数で決 定される膜厚でウエハ31上に広がる。 【0028】次に、図4に示すように、熱処理炉35の 中にウエハ31を収納して熱処理を行う。これにより、 コート材34が硬化してプレディップ材2が形成され

分割された各LEDチップ1を、図1に示すように接着 **剤4を用いてリードフレーム5上に固定する。梭着剤4** [0029] 次に、ウエハ31をチップ単位で分割し、 は、絶縁性のものが望ましい。

0をリードフレーム5上にポンディングワイヤ6で接続 する。次に、プレディップ材2の周囲を、レンズを兼ね [0030] 太に、LEDチップ1上のパッド19, 2 たキャスティング材3で覆った後、熱処理を行ってキャ スティング村3を硬化させる。

うにしたため、各LEDチップ1をリードフレーム5に [0031] このように、第1の実施形態では、LED ト材34を強布し、予めプレディップ材2を形成するよ マウントした後にプレディップ材2を形成する工程が不 **製となり、半導体発光装置の製造工程を俯略化すること** に、ウエハ31のチップ形成面全体に蛍光体を含むコー チップ 1 が形成されたウエハ3 1 をチップ分割する前 20

レディップ材2に混入する各蛍光体の粒径比を、各蛍光 【0032】(第2の実施形態)第2の実施形態は、ブ 体の比重を考慮に入れて調整するものである。

30

に、紫外光を現光するLEDチップ1から放射された光を、それぞれ赤・緑・背で発光する3種類の蛍光体で発 【0033】第2の実施形像は、第1の実施形像と同様 光波長の変換を行い、 結果として白色発光を得る。

【0034】以下、説明を簡略化するために、それぞれ %) が、赤: 緑: 中=1:1:1のときに完全な白色が 赤・緑・苷で発光する3種類の蛍光体の虹弧比(サヒノ 得られるものとする。

が、各蛍光体の比肌の比の逆数になるようにする。例え 変えなくても、各蛍光体の単位体積当たりの重畳が略等 しくなり、各蛍光体を容媒に混ぜたときに、各蛍光体が ば、各蛍光体の比重の比が、赤:緑:宵=6.4:3.8:4 8): (1/4.2)に定める。これにより、各蛍光体の比重を [0035] 第2の実施形態では、各蛍光体の粒径比 2である場合には、各蛍光体の粒径比を(1/6.4):(1/3. 団状に分離せずに、均一に分布するようになる。 \$

【0036】ただし、蛍光体の種類によっては、粒径を 変更しにくいものがあるため、粒径を変更しにくい蛍光 例えば緑の蛍光体を基準とし、基準とした蛍光体以 外の蛍光体の粒径を変更するのが窒ましい。

【0038】また、それぞれ赤・緑・背で発光する3種 類の蛍光体に加えて、YAG(イットリウム、アルミニ ウム、ガーネット) 蛍光体を用いる場合には、これら4 種類の蛍光体の粒径比が、各蛍光体の比重の逆数の比に **等しくなるように各蛍光体の粒径を調整すればよい。** 

2

【0039】このように、第2の実施形態は、各蛍光体 の粒径比を調整することにより各蛍光体の比重の違いを 相殺するようにしたため、複数種類の蛍光体を溶媒中で 均一に分布させることができ、散計値通りの発光色を得

光体が分離して配置されるが、本実施形態のように各蛍 図3と同様のスピンコート法を用いる場合には、各蛍光 体の粒径比を調整しないと図 6 (a) に示すように各蛍 (b) に示すように各蛍光体を均一に分布させることが 【0040】また、プレディップ材2を形成する際に、 光体の粒径比を比重の比に基づいて調整すると、図6

発光させたい場合には、発光色に応じた種類の蛍光体を 【0041】ところで、上述した第1および第2の実施 形態では、赤・緑・背で発光する3種類の蛍光体をプレ ディップ材2に混ぜる例を説明したが、白色以外の色で プレディップ材2に混ぜればよい。例えば紫色で発光さ せたい場合には、それぞれ赤と苷で発光する2種類の蛍 光体をプレディップ材2に混ぜればよい。

[0042] より具体的には、GaN系のLEDチップの 発光色を赤色に変換する蛍光体の一例としては、例えば Lazbなが用いられる。この蛍光体の標準的な粒径は4.6μ は、例えば3BaO.8Al2Osが用いられる。この蛍光体の標 た、黄色に変換する蛍光体の一例としては、例えばYaAI 光体の一例としては、例えばSrio(P01)6012が用いられ **準的な粒径は5.3μmである。また、背色に変換する蛍** 5012が用いられる。この蛍光体の標準的な粒径は5.3μ mである。また、緑色に変換する蛍光体の一例として る。この蛍光体の標準的な粒径は4.6μmである。ま

【0043】(第3の実施形態)第3の実施形態は、活 性層から発光面の反対側(基板面側)に放射された光を 【0044】第3の実施形態の半導体発光装置は、図2 と同じ構造のLEDチップ1を図1と同様にリードフレ 発光面側に反射させるようにしたことを特徴とする。

透明な接着剤4aを用い、かつ、接着剤4aの中に蛍光 体10を混入したことである。

断面構造を模式的に示した図である。図示のように、括 性層15からサファイア基板11側に出射された紫外光 は、透明の接着剤4gの内部に入射されて接着剤4g中 の蛍光体10で可視光に変換され、発光面側に反射され る。LEDチップ1を構成する各層は、可視光を自由に 通すため、蛍光体10により発光放長が変換された可視 【0045】図7は半導体発光装置の第3の実施形態の 光は吸収されることなく図7の上面(発光面)から出射

【0046】なお、接着剤4aは、360nm~800nmの被長 域において、少なくとも10%以上の透過率を有するのが 望ましい。 【0047】従来は、サファイア基板11側に出射され 施形態では、発光面の反対側に出射された紫外光を可視 た紫外光は発光に全く寄与していなかったが、第3の実 光に変換して効率よく発光面側に反射させることができ るため、LEDチップ1自体の構造を変えずに輝度を高 めることができる。

【0048】 (第4の実施形態) 第4の実施形態は、発 光チップの上面に、それぞれ異なる色成分を吸収する複 数種類の蛍光体を層状に形成するものである。

20

新面構造を示す図である。図8の半導体発光装置は、発 [0049] 図8は半導体発光装置の第4の実施形態の 光チップ51から放射された光の発光波長を変換する波 艮変機局52を有する。発光チップ51は、例えば図2 と同じ構造を有する。

背色成分を吸収する蛍光体層10aを形成し、その上面 に、赤色成分を吸収する蛍光体圏10bを形成し、その [0050]被長変換層52は、図9に拡大して示すよ うに、それぞれ異なる色成分を吸収する複数の蛍光体層 10a, 10b, 10cを視感度の低い順に積層したも のである。具体的には、発光チップ51に一番近い側に 上面に、緑色成分を吸収する蛍光体層10cを形成す 30

【0051】 背色成分は、他の色成分よりも光強度が高 くて散乱する可能性も高いため、青色成分を吸収する蛍 光体層10aを発光チップ51に近接して配置して、背 色成分の散乱を抑える。一方、緑色成分は、他の色成分 よりも光強度が低くて散乱する可能性も少ないため、緑 色成分を吸収する蛍光体10cは発光チップ51から最 ら離れた位置に形成する。

\$

ップ51の発光面側に、それぞれ赤・緑・青の各色成分 を吸収する 3 種類の蛍光体層を層状に形成するため、少 【0052】このように、第4の実施形骸では、発光チ 吐の蛍光体で高輝度の白色発光を得ることができる。 【0053】なお、図9の3種類の蛍光体は必ずしも必 須ではなく、白色以外の発光色を得たい場合には、発光 色に応じた種類の蛍光体を発光チップ51上に積層すれ

ş

20

ーム5にマウントしたものである。図1と異なる点は、

【0054】 (第5の実施形態) 第5の実施形態は、発 光チップ51から放射される可視光以外の光成分を可視 光に変換して、発光チップ51の本来の発光色と同じ色

で発光させるものである。

発光チップ51の発光面側を擬う蛍光体層52aと、蛍 光体閥 5 2 a やリードフレーム 5 の周囲を覆うレンズを 【0055】図10は半導体発光装置の第5の実施形態 は、リードフレーム5上に固定されボンディングワイヤ 6 でリードフレーム5に接続される発光チップ51と、 の断面構造を示す図である。図10の半導体発光装置 兼ねた封止樹脂53とを備える。

光を図100蛍光体層52aに通すことにより、紫外域 の発光成分が可視光成分に変換され、結果として、図1 【0056】蛍光体層52aは、発光チップ51から放 射された光のうち、可視光以外の光成分を可視光に変換 する作用を行う。図11は、発光チップ51の発光特性 る。図11に示すように、発光チップ51は、本来の発 光波長以外に、紫外域に発光成分を有する。このような 1の点線波形に示すように、可視光の光強度が高くな を示す図であり、横軸は発光波長、縦軸は光強度であ り、輝度が向上する。

プ51から放射された光に含まれる可視光以外の光成分 たため、従来よりも可視光成分の光強度が高くなり、輝 【0057】このように、第5の実施形態は、発光チッ を、蛍光体層52gを用いて可視光に変換するようにし 度を向上できる。

[0058]

れば、半導体ウエハ上に形成された発光チップをチップ 分割する前に、半導体ウエハのチップ形成面上に蛍光体 【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によ を含むコート材を塗布して熱処理を行い、 ブレディップ 材を予め形成するようにしたため、チップ分割後に各チ り、製造工程を簡略化でき、製造コストの低減が図れ ップごとにプレディップ材を形成する工程が不要とな

で均一に分布させることができ、蛍光体の履分離による 【0059】また、発光チップの周囲を複数種類の蛍光 予め調整するようにしたため、各蛍光体をコート材層内 体を含んだコート材層で覆う際に、各蛍光体の粒径比を 色ずれが起きなくなる。

【0060】また、発光チップとリードフレームとを接 **育する接着剤を透明にし、かつ、接着剤中に蛍光体を混** 

特型2000-31530

9

÷

ぜるようにしたため、発光チップ内の活性層から基板側 に放射された光を、接着剤中の蛍光体で可視光に変換さ せて発光面側に反射させることができ、発光効率を向上

色とは異なる所望の色で発光可能な半導体発光装置を得 【0061】また、発光チップの上面に、特定の色成分 を吸収する蛍光体層を形成するため、発光チップの発光 ることができる。

ち、可視光成分以外の光成分を蛍光体を用いて可視光に 変換するようにしたため、発光チップの本来の発光色で 【0062】また、発光チップから放射された光のう 発光が可能になり、また、輝度を向上できる。 9

【図1】本発明に係る半導体発光装置の第1の実施形態 [図面の簡単な説明] の概略断面図。

【図3】スピンコート法の概要を説明する図。 【図2】 LEDチップの断面構造を示す図。

【図5】各蛍光体の粒径を模式的に示した図。 【図4】ウエハの熱処理を説明する図。

【図6】スピンコート時の各蛍光体の分布状態を示す

20

【図7】本発明に係る半導体発光装置の第3の実施形態 の断面構造を示す図。

[図8] 本発明に係る半導体発光装置の第4の実施形態

の断面構造を示す図。

【図9】図8中の被長変機層を拡大した図。

【図10】本発明に係る半導体発光装配の第5の実施形

【図12】3種類の蛍光体の粒子形状を模式的に示した 【図11】発光チップの発光特性を示す図。 腹の断面構造を示す図。

20

[図13] 各蛍光体が層状に分離する状態を示す図。

[符号の説明]

プレディップ材 1 LEDチップ

3 キャスティング材

11 サファイア 基板

GaNペッファ厨

13 n-GaN图

14 n-AlGaNクラッド団 InGaN符件局 1 5

40

p\*-GaNコンタクト圏 16 p-AlGaNクラッド配 17 p-GaNコンタクト圏

<u>-</u>9-

**格阻2000-31530** 

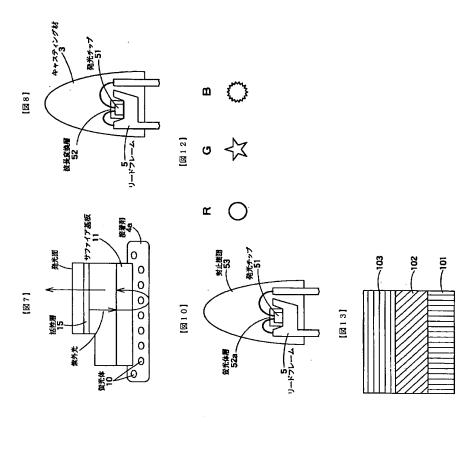
6

[图2]

[図]

n##7#17/7

プレディップ科



[図4]

[図3]

発光被長 激遊光 [图6] 3 [図2]

ď

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会 神奈川県川崎市川崎区日進町7番地1 東 芝矶子エンジニアリング株式会社内 社東芝川崎事業所内 (72) 発明者 新 田 康 一 (72) 発明者

フロントページの統や

[図11]

10a 10b

其空时引く方向

[6⊠] ය

神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 街地 株 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会 社 東京 大田 (東京) 5F041 AN1 AN2 CA73 CA77 DA16 DA43 DA57 EE25 式会社東芝横浜事業所內 (72)発明者 寺 島 賢 二 (72)発明者 河 本 聡

-8-